

# 韩国发明专利摘要英文翻译数据

## (一) 数据编号

KR-PA-ABST-10-AB

## (二) 数据名称

韩国发明专利摘要英文翻译数据

## (三) 文献语种

英文

## (四) 更新周期

月更新

## (五) 数据内容及格式

**数据内容：** 申请信息、公开信息、申请人信息、分类号信息、名称、摘要、摘要附图。

**数据格**

数据种类	数据格式
文本数据	XML
摘要附图	TIF

**式：**

## (六) 文件结构

### 1. 概述

本数据的文件结构包括一层文件夹，实体数据存储在该文件夹内。

文件夹：数据编号与数据名称，例如：KR-PA-ABST-10-AB\_韩国发明专利摘要英文翻译数据。

### 2. 数据编号说明

**编号方式：**

国别代码-业务名称代码-数据资源名称代码-数据内容属性-专利类型代码-专利文献种类代码；

国别代码-业务名称代码-数据资源名称代码-数据内容属性-数据种类代码；

国别代码-业务名称代码-数据资源名称代码-数据内容属性-集成电路设计  
数据种类代码；

**代码说明：**

代码内容	编码方式	编码说明	参考依据
国别	两位大写字母	CN: 中国 EP: 欧洲专利局 JP: 日本 KR: 韩国 US: 美国	WIPO ST.3 标准
业务名称	两位大写字母	PA: 专利 TM: 商标 GI: 地理标志 IC: 集成电路布图设计	《知识产权基础信息数据规范（试行2020版）》
数据资源名称	2-4位大写字母	BIB: 著录项目 ABS: 摘要 TXT: 全文文本 IMG: 全文图像 PUB: 公告 PRS: 法律状态 FIFT: 日本 FI、Fterm 分类 USPC: 美国专利分类 ECLA: 欧洲 ECLA 分类 ICR: 国际专利分类 DEC: 决定 RE: 复审案件 IN: 无效宣告案件 CIT: 引文	《知识产权基础信息数据规范（试行2020版）》
数据内容属性	一位大写字母	0: 表示原始数据 T: 表示翻译数据 S: 表示标准化数据	
专利类型	两位数字	10: 发明专利 20: 实用新型 30: 外观设计	
专利文献种类	一位大写字母	A: 发明专利申请； B: 发明专利授权； U: 实用新型专利授权（韩国为实用新型专利申请）；	

		Y: 实用新型专利授权（日本2000年以前, 中国1993-2010年4月及韩国为实用新型专利授权）； S: 外观设计专利授权；	
数据种类	2-4位大写字母	FILE: 表示为数据； DIC: 表示为字典、定义、说明文件等；	
集成电路布图设计数据种类	2-4位大写字母	ER: 专有权公告； ERA: 专有权事务公告； TER: 专有权终止公告； RE-RE: 复审及撤销案件；	

## （七）数据说明

### 1. 文件说明

存储路径样例：2014-01\DOC\KRNWA\001\020\130\122\035 。

路径说明：

2014-01 公开年代+期号

\DOC

\KRNWA

\00+公开号第1位

\公开号第2-4位

\公开号第5-7位

\公开号第8-10位

\公开号第11-13位

在以公开号后3位数据命名的文件夹内存储文献的英文摘要（XML）和摘要附图（TIF）。

### 2. 主要数据元素说明

元素名称	元素内容
kr-patent-document	韩国专利英文摘要文档

SD0BI	著录项目信息
B100	公开信息（包括文档名称、公开号、文献类型代码、国别等）
B200	申请信息（包括申请日、申请号等）
B400	公告信息
B500	分类信息（第 8 版分类信息、标题信息）
B700	申请人信息
abstract	摘要信息